

RIBER

Communiqué de presse – Nouvelles commandes

Bezons le 9 juillet 2009 ;18H00

De nouvelles commandes pour le leader de l'épitaxie par jet moléculaire

Bezons, le 9 juillet 2009 – 17h45 – RIBER, leader mondial de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE), annonce la signature de plusieurs commandes importantes en France, en Russie et en Asie.

Nouvelle commande d'une machine de recherche pour l'INSA Rennes

Riber est heureux d'annoncer la vente d'un nouveau système de recherche au laboratoire FOTON (Fonctions Optiques pour les TélécommunicatiONs) de l'INSA de Rennes (France). Cette acquisition d'un système d'épitaxie Silicium à sources gaz, modèle RIBER LPCVD21, est effectuée dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région PONANT, avec le soutien de fonds européens FEDER.

Ce nouveau système sera connecté à un RIBER Compact21 déjà installé, permettant au laboratoire FOTON-INSA d'augmenter ses capacités de recherche sur les composants opto-électroniques. Les études porteront en particulier sur les émetteurs de lumières à base de semi-conducteurs III-V nanostructurés AsGa sur substrats de Silicium.

Rappelons que le laboratoire FOTON a développé un important savoir faire dans la réalisation de composants opto-électroniques et de ce fait participe activement à des réseaux d'excellence internationaux dans son domaine de recherche.

Développement des ventes en Russie

Parallèlement, RIBER annonce la vente d'un système Compact21 au Centre International Tomographique, branche Sibérienne de l'Académie Russe des Sciences à Novossibirsk.

Le système MBE de recherche le plus vendu dans le monde, le Compact21 offre une flexibilité d'utilisation inégalée. Le système acquis par l'Académie Russe des Sciences est destiné aux applications nanotechnologiques sur composants III-V AsGa. Il sera mis en œuvre par le Dr A Toropov.

Signature d'une importante commande de cellules OLED en Asie

Dans le domaine des OLED (Organic Light Emitting Diodes), RIBER confirme le décollage des ventes de sources d'évaporation avec la signature d'une commande majeure pour un important producteur asiatique. Depuis plusieurs années, RIBER fournit aux fabricants de systèmes de dépôts ou aux utilisateurs finaux des cellules d'effusion adaptées à la fabrication de structures d'OLED sur des écrans de grande dimension.

Ecologiques, les écrans OLED consomment moins de puissance, présentent un angle de visibilité plus important et des images beaucoup plus brillantes. D'abord utilisés pour la réalisation de petits écrans (mobiles, radios, notebook ...), la technologie OLED se diversifie progressivement avec la fabrication d'écrans souples de grandes dimensions et de luminaires (nappes lumineuses).

La diversité de ces applications confirme la réputation internationalement reconnue de Riber dans les technologies de dépôts sous vide et ultra-vide.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2009 : jeudi 16 juillet 2009 (après Bourse)

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée au compartiment « C » d'Euronext Paris et est l'une des composantes de l'indice CAC IT
Code ISIN : FR0000075954 Code Reuters : RIBE.PA Code Bloomberg : RIB : FP

Riber a reçu l'homologation d'innovation OSEO, ce qui la qualifie pour les FCPIs (fonds d'investissements français).

Vos contacts :

RIBER

Olivier HANDSCHUMACHER

tél: 01 39 96 65 00

e-mail: ohandschumacher@riber.fr -

CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

www.riber.com